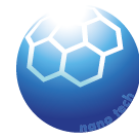


2026年1月28日(水)～30日(金) @東京ビッグサイト 西ホール



nano tech
International Nanotechnology Exhibition & Conference

×



新機能性材料展

合同企画

研究開発DXゾーン

出展のご案内

会 期 / 会 場 **2026年1月28日(水)～30日(金) @東京ビッグサイト 西ホール**

名 称 **nano tech 2026** 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

主 催 **nano tech実行委員会**
(委員長 川合 知二:
大阪大学 産業科学研究所 招聘教授 /
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター 荣誉フェロー)

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

出 展 対 象

材料・素材：ナノマテリアルゾーン

ナノカーボン（カーボンナノチューブ、グラフェン、フラーレン等）、ナノセルロース、ナノ粒子、ナノファイバー、複合材料（ナノコンポジット）、電池材料、半導体材料、抗菌材料（金属ナノ粒子など）、セラミックス、生体適合性材料、熱的機能材料（耐熱・蓄熱・熱電導・断熱等） など

分析・計測・評価：アナリティクスゾーン

電子顕微鏡（SEM,TEM）、SPM・AFM、粒径・分布計測、ラマン分光、評価・計測設計ツール、プロセスインフォマティクス、X線・放射光計測、クライオ顕微鏡、核磁気共鳴分析(NMR)、高機能・高感度センサー など

イノベーション・アカデミックゾーン

アプリケーション製品（電池、半導体、モジュール、センサーなど）、スタートアップ、アカデミア（大学・研究室・産学連携）国プロ、ナショナルパビリオン、学会・組合組織、公的機関、TLO、自治体、商工会、中小企業支援団体、国際団体・組織 など

加工：プロセスゾーン

加工装置・受託（乳化・粉碎・攪拌・分級・分散）、薄膜・コーティング（PVD・CVD）、高精度積層技術、ALD・ALE、量子ビーム・レーザー加工、電子・イオンビーム・EUV露光・プラズマ加工、ナノインプリント、接着・接合技術、インクジェット、リソグラフィ、ナノ積層造形（3Dプリンタ）・ナノ積層フィルム など

データ駆動：研究開発DXゾーン

マテリアルズ・インフォマティクス、プロセスインフォマティクス、シミュレーションソフトウェア／パソコン、コンサルティングサービス、データベース、調査、管理ソフトウェア など

Deep Techゾーン

量子技術（コンピュータ、センシング、セキュリティ・通信）、先端材料（極限環境材料、宇宙用機器、温度制御材料）、AI・ビヨンド5G（テラヘルツ無線通信、衛星、研究開発用生成AI）、カーボンニュートラル技術（核融合発電、CO2活用技術）、バイオ技術（バイオものづくり、ニューモダリティ）、農業技術（農業用広域センサー、微生物検出） など

名 称 **新機能性材料展2026**

主 催 株式会社 加工技術研究会（代表取締役社長 荒木茂雄）

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

出 展 対 象

マテリアルゾーン

機能性マテリアル / 機能性樹脂・機能性添加剤 / 機能性インキ / 機能性コーティング剤 / 機能性接着剤 / 高機能フィルム / 複合材料 / 各種機能性付与材料（熱・導電・誘電・電磁対策等） 他

エネルギーマテリアルゾーン

ペロブスカイト太陽電池・有機薄膜太陽電池・全固体電池・半固体電池等の次世代太陽電池・二次電池用材料、導電性材料、透明材料、絶縁材料、熱マネジメント材料、有機半導体材料、各種電池用フィルム、電池研究用試薬 他

研究開発DX ゾーン

生成AI ソリューション / マテリアルズ・インフォマティクス（材料探索・物性予測・第一原理計算 他） / プロセス・インフォマティクス（プロセス探索・リアルタイムセンシング・プロセスシミュレーション 他） / 共通技術（自律探索システム / ハイスループット実験 / AIロボット / 分析・評価・計測技術） 他

不織布・機能紙ゾーン

不織布 / 機能性繊維・繊維シート・複合材料 / フィルター / 機能紙 / 紙・特殊紙 / パルプ・原料繊維・製紙原料 / 木質系材料（セルロース・CNF・バイオマスプラスチック） / 製紙用薬品 他

試作・受託ゾーン

受託加工ビジネス / 試作請負 / その他サービス

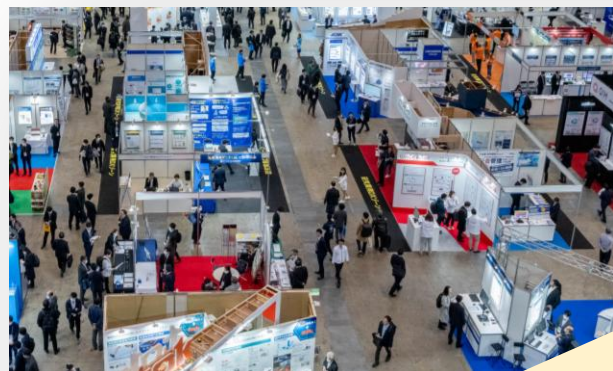
同時開催



展示 × セミナー × オンライン機能で 広がるビジネスチャンス!!

展示

新素材・加工技術の総合展が隣接
→より幅広い来場者層と直に会える



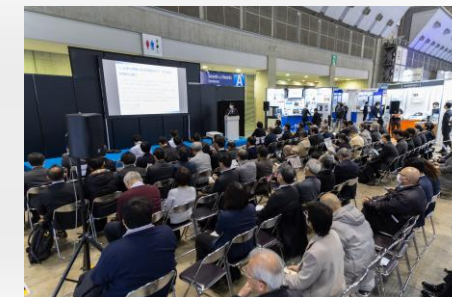
前回の「研究開発DXゾーン」は、
nano techと新機能性材料展の間に設置。
大きな相乗効果が生まれました!



出展者セミナー

導入事例や活用ノウハウを詳しくPR!
プレゼンを併用して行うことで、
効果的なプロモーションを実現

※ブース出展料とは別にオプションへのお申込みが必要となります (詳細はp.6をご覧ください)



全出展者
無料

オンライン機能

会期3日間だけではない!
会期2か月前からWeb上で顧客と繋がる

①展示会公式サイトへの製品情報登録
各社の製品情報を最大10点まで掲載可能。
さらにPDF資料や動画を掲載すると、
閲覧者データをリアルタイムで取得できる!

アポイント依頼送信者の
約6割が商談獲得!

②ビジネスマッチングシステム(アポイント機能)
気になる来場登録者や出展者に直接アポイント依頼の送信が可能。
出展製品にマッチする対象者をレコメンドする機能も!



【ものづくり業界の課題】

2020年以降コロナ禍やウクライナ情勢などにはじまる世界的な緊張の高まりなど、世界中の研究開発拠点や工場をとりまく環境は大きな変化を迫られています。サプライチェーンが寸断されたため、原材料や部品の調達ができず、研究や生産を停止する企業も見られる等、日本のものづくり業界にも多大なる影響を及ぼしています。

またさらに現在は、下記 **4つの課題** が顕在化しつつあり、製造業が今後も進化し、また生き残るためには、これらの課題と真摯に向き合い、対応策を講じる必要があります。

① 人手不足

製造業において特にその傾向が顕著 だと言われ、このまま人手不足の状況が続けば、労働環境の悪化、モチベーション低下、離職率増加により、さらなる人手不足に。

② 人件費の高騰

同様に 研究開発職をはじめとした人件費の高騰も大きな課題 と言われます。労働人口が減少している現在、給与面や福利厚生等の面での好待遇が優秀な人材を獲得する要素に。

③ 技術(経験)継承問題

人海戦術に頼った材料開発・トライアンドエラーは人材不足により問題が生じやすく、また日本が誇る研究者が経験と勘でその可能性を追い求めることも、経験を継承できないと、技術や経験そのものが失われる可能性も。

④ 自動化・効率化の遅れ

近年 ものづくり業界のIT投資額の増加 や 中小企業におけるデジタル化の意識が大きく変化 しつつあるものの、手作業の多い日本のものづくり業界は、様々な要因から諸外国と比べて普及が遅れているのが実情。

業務効率化（無駄の削減）

ナレッジマネジメントの構築

DX化

←----- DX化で解決できる領域大 ----->

こうした課題を抱えるものづくり業界への
研究開発DXソリューションの提案に特化したゾーンです

	キーワード名	合計		キーワード名	合計		キーワード名	合計		キーワード名	合計
1	粉碎・分散・攪拌・混合・乳化・分級	1068	26	水素	204	51	導電	102	76	フッ素	75
2	カーボンナノチューブ	972	27	量子	192	52	化粧品	101	77	アルミ	73
3	熱電・断熱・放熱・熱伝導	899	28	レーザー	191	53	ディスプレイ	100	78	顔料	73
4	燃料電池・太陽電池	832	29	ガラス	189	54	発電	100	79	セラミックス	72
5	ナノ粒子	647	30	マテリアルズ・インフォマティクス	172	55	DX	95	80	分離	72
6	二次電池 (全固体電池/リチウムイオン電池)	646	31	3Dプリンター	171	56	ガス	95	81	ペーパー	69
7	セルロース/ナノセルロース	565	32	3D	162	57	ビーズミル				
8	センサー	489	33	セラミック	160	58	量子ドット				
9	半導体	415	34	分析	158	59	フィルター				
10	バイオ/バイオマス	390	35	塗料	149	60	膜				
11	PFAS	383	36	表面処理	140	61	化学				
12	カーボン	366	37	AI	137	62	ナノカーボン				
13	コーティング	366	38	ナノファイバー	137	63	計測	89	88	超音波	66
14	グラフェン	353	39	材料	129	64	繊維	89	89	ALD	65
15	接合・接着	339	40	インク	125	65	微細加工	89	90	光	65
16	樹脂	316	41	LED	114	66	撥水	89	91	紙	65
17	インクジェット	304	42	MEMS	112	67	測定	88	92	受託	65
18	ナノ	298	43	CO2	111	68	マイクロ	87	93	難燃	65
19	粒子	285	44	印刷	111	69	UV	86	94	加飾	64
20	触媒	284	45	光学	111	70	医療	85	95	粘度	64
21	シリカ/ナノシリカ/中空シリカ	274	46	フィラー	110	71	薄膜	84	96	銀	63
22	ナノインプリント	271	47	銅	109	72	磁性	80	97	冷却	63
23	フィルム	255	48	シリコーン	104	73	不織布	78	98	粉体	62
24	めっき	220	49	プラズマ	103	74	メタ	77	99	ラボ	59
25	リサイクル	219	50	金属	102	75	金型	76	100	レジスト	59

来場者が製品や出展者を探す際の検索ワードとして、
「AI」「DX」「MI」が上位に！
 nano tech来場者に
 おける関心が高まっています

nanotech (2026年1月 最新プログラム) ※2025年9月24現在

【ご参考】新機能材料展 前回主催者プログラム

研究開発DXセミナー会場 (西3ホール内)

	1月28日(水)	1月29日(木)	1月30日(金)	
10:00	主催者企画セミナー 10:30~11:20 ライオン	主催者企画セミナー 10:30~11:20 三菱UFJリサーチ&コンサルティング	主催者企画セミナー 10:30~11:15 日本IBM	10:00
12:00	出展者プレゼンテーション ① : BLUE TAG 11:35~12:05	出展者プレゼンテーション ⑦ : CrowdChem 11:35~12:05	主催者企画 : 研究開発DX 基礎講座 11:30~12:00 旭化成	12:00
14:00	出展者プレゼンテーション ② : ダイキン工業 13:00~13:30	出展者プレゼンテーション ⑧ : QunaSys 13:00~13:30	出展者プレゼンテーション ⑫ : ポリマライズ 13:00~13:30	14:00
	出展者プレゼンテーション ③ : データケミカル 13:45~14:15	出展者プレゼンテーション ⑨ : SCSK 13:45~14:15	出展者プレゼンテーション ⑬ : SCSK 13:45~14:15	
	出展者プレゼンテーション ④ : JSOL 14:30~15:00	出展者プレゼンテーション ⑩ : キャトルアイ・サイエンス 14:30~15:15	出展者プレゼンテーション ⑭ : キャトルアイ・サイエンス 14:30~15:15	
	出展者プレゼンテーション ⑤ : QunaSys 15:15~15:45	出展者プレゼンテーション ⑪ : エイゾス 15:30~16:00	出展者プレゼンテーション ⑮ 15:30~16:00	
16:00	出展者プレゼンテーション ⑥ 16:00~16:30			16:00

研究開発DXセミナー

10:20
|
11:00



コニカミノルタの材料系DX
— 失敗例・成功例から見える現在地と今後 —
佐川 正悟 氏
コニカミノルタ 技術開発本部
データサイエンスセンター

11:15
|
11:55



素材／化学の研究開発DX
～マテリアルズインフォマティクスの動向と活用事例～
遠藤 和宏 氏
アイティメディア
MONOist 編集記者(素材／化学分野 編集担当)

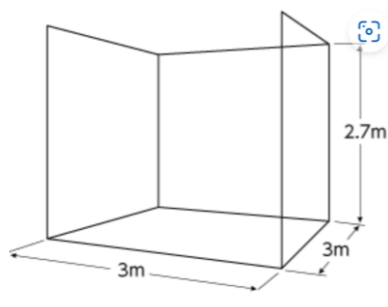
※最新情報は、こちらのURLからご確認ください:https://www.nanotechexpo.jp/pdf/nanocon2026_seminar_DX.pdf

● ブース出展料

一般 **¥418,000 (税込) / 380,000 (税別)**

独法・公的機関・協会・団体
(日本国内に住所を有する団体、組織のみ) **¥319,000 (税込) / 290,000 (税別)**

大学 **¥209,000 (税込) / 190,000 (税別)**



出展スペース1小間 = **9m²** (開口3m × 奥行3m)

出展料には以下が含まれています。

・出展スペース1小間 = **9m²** (開口3m × 奥行3m)

※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。

※装飾・電気・通信回線等の工事費
および使用料は**付帯しておりません**。

・製品情報(資料・画像・動画)掲載

・上記に掲載した資料・動画の閲覧者データの取得

・ビジネスマッチングシステム(アポイント機能)

・来場案内(招待状)

※ 別途 パッケージブース(右記参考) のご用意もございます

● 参考価格



展示台(引き戸あり)	W990×D700×H750	2台
受付カウンター	W900×D450×H930	1台
パラベット	H300	1式
社名版 ゴシック系打ち文字	W1200×H200	1枚
パイプイス		2脚
カタログスタンド	(6段)	1台
貴名受		1ヶ
ゴミ箱		1ヶ
床面カーペット	カーペット留め込み	9m ²
スポットライト	100W	3灯
コンセント	2口(700Wまで)	1ヶ
幹線工事	電気使用料込み	1kW

**1小間
パッケージプラン**

参考価格
¥143,000 (税込) ~

※2小間・3小間用アップグレードプランもございます。
※申込先は、主催者指定施工会社となります。

● 出展者セミナー

● シーズ&ニーズセミナー

会場 オープン形式 シアター 100席 (予定)

料金 1セッション 45分 **¥165,000 (税込) / ¥150,000 (税別)**

1セッション 30分 **¥110,000 (税込) / ¥100,000 (税別)**

■ 料金に含まれるもの

- ・プレゼン用スクリーン&プロジェクター
- ・音響機材一式(マイク2本、スピーカー)

研究開発DXゾーン 特別サービス

**主催者発行メルマガにおける
セミナー集客プロモーションを実施!**

主催者が保有する**来場者データベース約6万件**に
向けて配信する**研究開発DXゾーン特集**内で、
貴社セミナーについて告知PRを実施します



nano tech公式ウェブサイトの出展申込フォームよりオンラインにて受付いたします。

主催者が出展申込を受領した時点をもって、出展の契約が成立となります。

仮申込をした場合、2025年8月1日以降本申込への自動切換えとなります。

①オンライン申込フォームにアクセスしてください。

<https://application2.jcdbizmatch.jp/jp/nanotech2026/nanotech>

②「出展ゾーン」項目にて「**【データ駆動】研究開発DXゾーン**」を選択の上、必要事項を記入ください。

③「お申込内容および出展料金」項目にて「出展（一般）」「シーズ&ニーズセミナー」などにお申込いただく数量をご記入ください。



出展申込書

出展（一般）	¥ 418,000 x	小間 = ¥ 0
出展（独法・公的機関/協会・団体）	¥ 319,000 x	小間 = ¥ 0
出展（大学・研究室）	¥ 209,000 x	小間 = ¥ 0
シーズ&ニーズセミナー （1セッション30分）	¥ 110,000 x	枠 = ¥ 0
シーズ&ニーズセミナー （1セッション45分）	¥ 165,000 x	枠 = ¥ 0

※ ご出展小間数記載ページ

● 小間位置につきましては、小間数順 かつ お申込み先着順で調整～決定させていただく予定です。



連絡先 nano tech 実行委員会事務局 / (株)JTBコミュニケーションデザイン内
 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
 TEL:03-5657-0760 FAX:03-5657-0645 E-mail:nanotech@jtbcom.co.jp

Jtb
Communication
Design